(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-11422

(43)公開日 平成9年(1997)1月14日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
B 3 2 B 27/32			B 3 2 B 27/32	E
B 6 5 D 75/36			B 6 5 D 75/36	

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 5 頁)

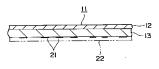
		審查請求	未請求 請求項の数2 OL (全 5 頁)
(21)出願番号	特願平7-168902	(71) 出願人	000183657 出光石油化学株式会社
(22)出順日	平成7年(1995)7月4日		東京都港区芝五丁目6番1号
		(72)発明者	藤井 淳司 兵庫県姫路市白浜町甲841番地の3 出光 石油化学株式会社内
		(74)代理人	弁理士 木下 實三 (外2名)

(54) 【発明の名称】 プリスター蓋材用フィルム

(57)【要約】

【目的】 製造の際のヒートシール温度を低くしても充分なシール強度が得られるプリスター蓋材用フィルムを提供する。

【構成】 ヒートシール層となる第1の層28次にの第 1 の層12に積層された第2の層13を有するブリスター蓋 材用フィルル11において、第1の層12は、エチレン・ブ ロビレンラバー、エチレン・αーオレフィンコボリマ ー、エチレン・プロビレンコボリマー又はポリプテンー 1を含む根皮物よりなり、第2の層13は、ポリプロビレン系側距及びタルクを含む根成物よりなる。また、第1 の層12の組成物中には、ボリプロビレン系側距を含んで いてもよい。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ヒートシール層となる第1の層及びこの 第1の層に積層された第2の層を有するプリスター蓋材 用フィルムにおいて、

前記第1の層は、エチレン・プロピレンラバー、エチレ ン・αーオレフィンコポリマー、エチレン・プロピレン コポリマー及びポリプテンー1のうちの少なくと1種を 含む組成物よりなり、

前記第2の層は、ポリプロピレン系樹脂及びタルクを含む組成物よりなることを特徴とするプリスター蓋材用フィルム。

【請求項2】 前記第1の層の組成物は、ポリプロピレン系樹脂も含むことを特徴とする請求項1に記載のプリスター番材用フィルム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、プリスター包装の蓋材 として使用されるフィルムに関する。

[0002]

である。

【背景技術及び発明が解決しようとする課題】近年、ブリスター包装が盛んに用いられているが、中でも当材を 相で押して内容物を取り出すことができるプレス・ハー・パック (PTP) 包装は、医薬の経剤、カプセル剤 等の包装の主流となっている。このようなPTP包装 は、ブラスチックシート又はフィルムに対して回路を影 成形した後、この回部に医薬品等を充填し、この回路上 に当材を熱シールすることにより製造されている。前記 畫材は、シール性樹脂層とアルミ笛とが積層されたもの

【0003】このような蓋材中にアルミ常を含むPTP 包装は、焼却には適さず、また不燃物としての分別回収 が困難であるという問題がある。このため、従来、アル ミ常の代わりにポリプロピレン樹脂(PP)を主成分と したフィルムと、エチレン・酢酸ビニル共重合体(EV A)(又はPPとEVA)のシール性樹脂層との積層構 活の番材が絶考れている。

【0004】しかし、このような蓋村は、製造する際、 ヒートシール温度を高くしないと充分なシール強度が得 られなくなる。ところが、ヒートシール温度を高くする と、蓋材のシールロールへの秘音、ピンホール、印刷イ ンクの流れが発生し易くなる。一方、ヒートシール温度 を低めにしてヒートシール時間を長くとればシール強度 は改善されるが、生産性が低下することになる。

【0005】そこで、本発明は、製造の際のヒートシー ル温度を低くしても、生産性が低下することなく充分な シール強度が得られるプリスター蓋材用フィルムを提供 オスことを目的とする。

[00061

【課題を解決するための手段及び作用】本発明の第1発 明は、ヒートシール層となる第1の層及びこの第1の層 【0007] 前記第1の層のシール性樹脂のうち、単独 で又は複数種を組み合わせて使用すればよいが、特にエ チレン・プロビレンコポリマー及びポリプテンー1が、 シール性(低いシール増度) 向上効果 の点で好ましい。また、前記モチレン・プロビレンコポ リマーのうち、エチレン・プロビレンランダムコポリマー に、透明だが非常に良好である。前記第1の層の厚さ は、破断やビンホールが容易に生じず、かっ指で突き破 がある程度の強度を有する厚きであればよく、例えば5~ 20μmとし、好ましくは10~20μmとする。

【0008】前記第2の層のボリプロビレン系樹脂には、ホモボリマー、及びエチレン等とのコポリマーが含まれる。また、コポリマーの場合、ランダムコポリマーとブロックコポリマーが含まれる。前記タルクは、無失の低価格という点で好ましい。タルクの第2の層中の含有率は、例えば30~60+1%がとし、好ましては40~50×1%とする。30+1%未満では基材を指で突を破りにくくなり、逆に60*1%を超すと第2の層が脆くなったり、ビンホールが生に易くなる。

【0009】本発明の第2発明に係るプリスター蓋材用 フィルムは、第1発明において、前記第1の層の組成物 は、前記シール性樹脂に加えて、ポリプロピレン系樹脂 も含むことを特徴とする。このポリプロピレン系樹脂に 含まれるものは、前記第2の層のポリプロピレン系樹脂 と同じである。

【0010】このように第1の層の組成物が、前記シール性樹脂と、ポリプロピレン系樹脂との混合物の粉色 前配シール性樹脂の含有率は、好ましくは1-99v1%、 より好ましくは20~80v1%とする。このように、コスト ダウンの点から、ポリプロピレン系樹脂との混合物とす る、シール性樹脂が1v1%未満ではシール性の充分な 改善効果が得られなくなる。

【0011】 なお、本発明においては、前記第2の屋の 上に最外層としての第3の層が積層されてもよい。この 第3の層は、第2の層に印刷面が形成されている場合、 この印刷面の保護層となるものである。この第3の層は、ボリブロビレン樹脂等の積層、透明樹脂のコーティ ング等によって形成することができる。

[0012]

【実施例】

[実施例1]図1に示すように、本実施例のプリスター 蓋材用フィルム11は、ヒートシール層となる第1の層12 及びこの第1の類12に誘震された第2の類13を有するものである。前記第1の層12は、エチレン・プロビレンラ バー(EPR) 100m(%よりなり、前記第2の層31は、 ボリプロビレン樹脂(PP、ホモボリマー) 55m(%及び タルク45m(%を含む組成物よりなる。第1の層12の厚さ は10μm、第2の層13の厚さは80μmである。

【0013】於に、図2に示すように、プリスター包装機の1種であるPTP包装機を使用して、前部プリスター部素材用フィルム11と、阿部川の形成されたプリスター材15とをヒートシールしてプリスター図装体16を製造した。前部プリスター材15とをヒートシールの形のシール方式はロールシールである。ヒーシールの形態は線シールである。また、シール圧力は5kg/cmペンステージリンダーゲージに1、シールル選及は60~175である。なお、第2の層13に印刷面21を形成しておき、この第2の層13の上に保護層としてのPPよりなる第3の層2を積層しておいてもよい。また、製品としては、前記師部14内に例えば薬品の入ったカプモル類23が収容されている。

【0014】 (実施例2) 実施例1において、プリスタ - 蓋材用フィルム11中の前記第 1 の層12をエチレン・α - オレフィンがリマー1000セ%とし、それ以外は実施 例1と同様にしてプリスター包装体16を製造した。但 し、ヒートシールの際のシール温度は130~145℃であ *

【0015】 [実施例3] 実施例1において、ブリスタ - 蓋材用フィルム11中の前記第1の層12をエチレン・ブ ロビレンラングムコポリマー100m%とし、それ以外は 実施例1と同様してブリスター包装体16を製造した。 値 し、ヒートシールの際のシール程度は160~175℃であ ス

【0016】 [実施例4) 実施例1において、ブリスタ 一蓋材用フィルム11中の前設第1の屬12をポリプテンー 1 100mt%とし、それ以外は実施例1と同様にしてブリ スター包装体16を製造した。但し、ヒートシールの際の シール組度は130~145できある。

【0017】 [実施例5] 実施例1において、プリスター 蓋材用フィルム11中の前配常1の扇12をホモPP80st%及びEPR20st%の混合物とし、それ以外は実施例1と同様にしてブリスター包装体16を製造した。但し、ヒートシールの際のシール値度は160~175℃である。

【0018】 【実施例6】 実施例1 において、ブリスタ 一蓋材用フィルム11中の前記第1の層12をホモP P80st 必及びエチレンネーオレフィンコボリマー20st%の混 合物とし、それ以外は実施例1と同様にしてプリスター 包装体16を製造した。但し、ヒートシールの際のシール 湖底は180~175でである。

【0019】 〔実施例7〕 実施例1 において、プリスタ 一蓋材用フィルム11中の前記第1の層12をホモ P P 80wt %及びエチレン・プロピレンランダムコポリマー20wt% の混合物とし、それ以外は実施例1と同様にしてブリス ター包装体16を製造した。但し、ヒートシールの際のシ ール温度は180~185℃である。

【0020】 (実施例8) 実施例1において、ブリスタ 一蓋材用フィルム11中の前記第1の層12をホモPP80vt %及びポリプテンー120vt%の混合物とし、それ以外 は実施例1と同様にしてプリスター包装体16を製造し た。但し、ヒートシールの際のシール温度は160~175℃ である。

【0022】 (比較例2) 実施例1 において、ブリスタ 一蓋材用フィルム11中の前記第 1 の層12をエチレン・酢 酸ビニル共元6件 (EVA) 100 *1%とし、それ以外は 実施例1と同様にしてブリスター包装体16を製造した。 促し、ヒートシールの際のシール温度は180~185℃であ ェ

【0023】 (比較例3) 実施例1において、プリスタ - 蓋材用フィルム11中の前記第 1 の層12をホモP P 80世 ・ 後又び直敷は密度ボリエチレン20世 5%の混合物をし、 それ以外は実施例1と同様にしてプリスター包装体16を 製造した。 但し、ヒートシールの際のシール温度は170 ~1751である。

【0024】上記実施例1~8及び比較例1~3のブリスター包装体にについて、シール強度を測定した。それらの結果を表1と2に示す。このシール強度の測定は、測定機を作品が、200mm/inの下で行った。表中、エチレン・プロピレンランダムコポリマーはEPC、エチレン・ルーオレフィンコポリマーはEPC、エチレン・ルーオレフィンコポリマーはEPC、ボリプテンー1はPB1、ホモPPはHPP、直鎖状低密度ボリエチレンはLLDPEをそれぞれ終す。 【0025]なお、上記実施例と比較例において使用した具体的な装頭、材料等の商品名と製造会社をは下記の通りであった。

PTP包装機……シーケーディ株式会社製FBP-M2 プリスター材のPPシート……出光石油化学株式会社製 ピュアレイMC-400

EPC……出光石油化学株式会社製ポリプロF-730N EPR……三井石油化学株式会社製タフマーP0180 ホモPP……出光石油化学株式会社製出光ポリプロF200

[0026]

EVA·····・東ソー株式会社製ウルトラセンUE540F

	第1の層の樹脂種	t-トシール温度(℃)	シール 強度(N/10mm) 7.8 ~9.8
実施例1	EFR (100N)	160~175	
実施例 2	EOC (100%)	130~145	4.9 ~6.9
実施例3	EPC (100%)	160~175	6.9 ~8.8
実施例 4	PB1 (100%)	130~145	9.8 ~12.7
実施例 5	HPF (80%) + EPR (20%)	160~175	6,9 ~8,8
実施例 6	HPF(80%) + EOC (20%)	160~175	6.9 ~8.8
実施例7	HPP(80%) + EPC (20%)	180~185	9.8 ~12.7
実施例 8	HPP(80%)+PB1 (20%)	160~175 [# 2]	9.8 ~12.7

[0028]

	第1の層の樹脂種	t-hy-#温度(℃)	シール 強度(N/10mm)	
比較例1	HPP(100%)	180~185	1.0 ~2.0	
比較例 2	EVA (100%)	180~185	2.0 ~3.9	
Machina a	HDD (80%) THE DES (50%)	170~175	20~10	

【0029】表1より、実施例1~4のプリスター蓋材 用フィルムによれば、ヒートシール層となる第1の層12 は、エチレン・プロピレンラバー、エチレン・αーオレ フィンコポリマー、エチレン・プロピレンコポリマー又 はポリプテン-1 (シール性樹脂) よりなり、この第1 の層12に積層された第2の層は、ポリプロピレン樹脂及 びタルクよりなるため、製造する際のヒートシール温度 が低くても充分なシール強度が得られることがわかる。 【0030】また、実施例5~8のプリスター蓋材用フ ィルムによれば、第1の層12は、前記シール性樹脂とポ リプロピレン系樹脂を含む組成物よりなるため、この場 合もシール温度が低くても充分なシール強度が得られる ことがわかる。従って、本実施例のブリスター蓋材用フ イルムによれば、高速シールが可能になるため、生産性 を向上させることができる。また、製造する際のヒート シール温度を低くできるため、印刷の流れやピンホール の発生を防止することもできる。

【0031】一方、表2より、比較例1のプリスター蓋 材用フィルムによれば、第1の刷12がホモPPのみより なるため、製造する際、比較的高温でヒートシールして もシール強度が弱いことがわかる。比較例2のプリスタ

一番材用フィルムによれば、第1の間12がEVAのみよりなるため、比較的高温でヒートシールしてもシール後 度が弱い。比較何3のプリスター繊材用フィルムによれば、第1の届12が14モPPとの混合物であるが、本発明に係るシール性樹脂が含まれていないため、比較的高温でヒートシールしてもシール地度が弱い。

[0032]

【発明の効果】本発明に係るプリスター蓋材用フィルム によれば、製造の際のヒートシール温度を低くしても充 分なシール独度が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本実施例に係るプリスター蓋材用フィルムの断 面図である。

【図2】本実施例に係るプリスター包装体の断面図であ

【符号の説明】

- 11 プリスター蓋材用フィルム
- 12 第1の層
- 13 第2の層
- 15 プリスター材
- 16 ブリスター包装体

[31]

